



I CIRCULAR do XIX Seminário de Pesquisa da Pós-Graduação em Linguística

Queridos/as discentes e docentes do PPGL,

É com imenso prazer que convidamos todas as pessoas para se inscreverem no **XIX Seminário de Pesquisa da Pós-Graduação em Linguística (SPLin 2026)** que ocorrerá no período de **14 a 16 de outubro de 2026**, presencialmente, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus São Carlos, nos espaços do NAP (Núcleo de Apoio à Pesquisa), na Área Sul do campus.

Este evento, organizado anualmente pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar (PPGL/UFSCar), apresenta nesta edição um tema que reflete a realidade dos estudos linguísticos na atualidade, definido como ***“Linguística em Transformação: Desafios e Perspectivas no Mundo Contemporâneo”***.

O evento será gratuito para todas as modalidades. As inscrições ocorrerão de 22 de junho a 12 de julho, com instruções detalhadas para inscrição a serem divulgadas na II Circular.

Datas Importantes

Inscrições **com** submissão de trabalhos: **22/06 até 12/07**

Envio das cartas de aceite: até **25/09**

Inscrições **sem** submissão de trabalhos: até **02/10**

Inscrições de propostas para minicursos: **22/06 até 12/07**

Modalidades de Participação

MODALIDADE	PÚBLICO-ALVO
A definir	Graduandos da UFSCar e de outras instituições
Comunicação Oral I (CI)	Pós-graduandos do 1º ano de mestrado ou 1º e 2º ano de doutorado do PPGL/UFSCar e pós-graduandos de outras instituições
Comunicação Oral II (CII)	Pós-graduandos do 2º ano de mestrado ou 3º e 4º ano do doutorado da UFSCar
Ouvinte	Público geral sem apresentação de trabalho

Demais informações sobre o evento serão divulgadas oportunamente em nossos canais de comunicação. Todos os detalhes estão disponíveis em nosso [site](#), onde também podem encontrar a versão integral desta circular.

Siga o SPLin e o PPGL nas redes sociais:

SPLin no [Instagram](#)

PPGL no [Instagram](#)

E-mail: splin@ufscar.br

Contamos com a sua participação e divulgação!
Comissão Organizadora